



Anda HSV-200D

Напольный оффлайн дозатор
технологических материалов для SMT



Anda HSV-200D — напольная автоматическая система дозирования, предназначенная для нанесения технологических материалов на печатные платы и электронные компоненты.

Оборудование используется для точного дозирования влагозащитных и клеевых материалов, компаундов и паяльных паст при сборке электронных устройств. Система обеспечивает стабильность дозирования и точное позиционирование материала на печатных платах различных форматов.



Общее описание

Дозаторы серии Anda применяются в лабораториях разработки, на участках мелкосерийного производства и в производственных линиях сборки электроники. Управление системой осуществляется промышленным компьютером с программным обеспечением Anda и операционной системой Windows, обеспечивающими удобную настройку параметров процесса и программирование траекторий нанесения материалов.

Дозатор Anda HSV-200D применяется для выполнения операций точного нанесения технологических материалов при производстве электронных устройств.

Область применения

- покрытие влагозащитными материалами;
- нанесение паяльной пасты;
- дозирование клеевых материалов;
- нанесение underfill-материалов;
- герметизация выводов компонентов;
- сборка печатных плат и электронных модулей;
- нанесение технологических покрытий.

Конструкция и состав системы

Дозатор HSV-200D построен на базе высокоточной системы перемещения с сервоприводами, обеспечивающими стабильность и точность позиционирования при выполнении операций дозирования.

Система оснащена CCD-камерой визуального позиционирования, которая позволяет автоматически определять координаты печатной платы и корректировать программу нанесения материала.

Программирование операций осуществляется с использованием визуального программирования, что упрощает настройку технологического процесса. Конструкция оборудования предусматривает автоматическую очистку сопла и систему контроля параметров нанесения материала.

Оборудование поддерживает подключение производственных систем идентификации и может интегрироваться в автоматизированные процессы производства электроники.

Функциональные возможности

- высокоточное дозирование материалов;
- визуальное позиционирование платы;
- программирование траекторий нанесения;
- автоматическая очистка сопла;
- контроль технологических параметров дозирования;
- подключение сканеров и систем идентификации;
- интеграция в производственные процессы сборки электроники.

Преимущества конструкции

- высокая точность и повторяемость дозирования;
- компактная настольная конструкция;
- удобное визуальное программирование;
- стабильность технологического процесса;
- возможность работы с различными технологическими материалами;
- интеграция с системами контроля производства.



Таблица технических характеристик

Таблица технических характеристик	
Параметр	Anda HSV-200D
Габариты оборудования	1200 × 740 × 1460 мм
Масса	130 кг
Система управления	промышленный компьютер IPC и плата управления движением
Программное обеспечение	Anda Software + Windows OS
Тип программирования	визуальное программирование
Количество осей	X, Y1, Y2, Z
Привод осей	сервопривод
Рабочая зона	X1/X2: 260 мм; Y1/Y2: 260 мм; Z: 100 мм
Количество клапанов	1 (стандартная конфигурация)
Максимальная скорость перемещения	800 мм/с
Повторяемость	±0,025 мм
Ёмкость материала	30 сс
Очистка сопла	вакуумная
Система сигнализации	меню, звуковая и световая сигнализация
Контроль нанесения покрытия	автоматический
Питание	220 В, 50/60 Гц
Требуемое давление воздуха	≥ 0,65 МПа
Потребляемая мощность	1,5 кВт
Соответствие стандартам	CE
Стандартные функции	CCD-система визуального позиционирования интерфейс защиты от электростатического разряда интерфейс подключения сканера RS-232

